

一日で学ぶ

初級

半導体製造プロセス概論

2024年5月17日（金） 9:00～17:00

講師 九州工業大学
マイクロ化総合技術センター 教授

馬場 昭好 氏

半導体物性と応用

半導体デバイス・プロセス技術

半導体の製造工程概略

MOSデバイス構造の変遷、その中で発展してきた主要なプロセス技術の概要を学び、基本となるプレーナ型MOSトランジスタの製造プロセスとその個別プロセス及び要素技術について学習します。半導体の製造プロセスの基礎知識を学びたい方、高校の物理・数学の知識を有する方が対象です。

開催日 2024年5月17日（金） 9:00～17:00

開催形態 ハイブリッド開催（対面+オンライン）

受講料 税込 33,000円 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります

定員 対面 40名 オンライン 90名

- 対面、オンラインは同価格です ● 申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です
- お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません ● 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります
- 講座当日、全受講者にpdfテキスト（印刷不可）配布、対面受講者には紙テキストも配布します。なおテキストの無断転載・複製等は禁止しています
- 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止又は延期する場合がございます



対面受講会場

福岡システムLSI
総合開発センター
2階 講義室
福岡市早良区百道浜3-8-33



オンライン会場

Zoom
接続先は
お支払い完了後
ご案内

お申込み方法 - お申込み期間は 4月5日（金） 9:00 から 5月14日（火） 17:00 まで -



下記HPより「一日で学ぶ半導体製造プロセス概論」の対面またはオンラインを選択してお申込みください

<https://e-learning.ist-college.org/contents/category/seminar-live>

ふくおかIST e-learning 検索 ➡ 「講座・セミナー等申込」をクリック

【本講座に関するお問い合わせ】 公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 福岡半導体リスキリングセンター 担当：高倉・浜崎
e-mail : reskilling.contact@ist.or.jp TEL : 092-822-1550

この講座でお使いいただけます！

福岡県内中小企業の方は

（消費税及び地方消費税を除く）

受講料 **全額補助!!**

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体リスキリングセンターのホームページより、申請要領・交付要綱をご確認ください。
「ふくおかIST e-learning」の講座申込画面からもリンクでジャンプできます。

